

## 관 인 생 략

## 출원번호통지서

출원일자 2023.01.17  
특기사항 심사청구(무) 공개신청(무) 참조번호(DP20221296)  
출원번호 10-2023-0006804 (접수번호 1-1-2023-0063761-13)  
(DAS접근코드7469)  
출원인명칭 연세대학교 산학협력단(2-2005-009509-9)  
대리인성명 특허법인 플러스(9-2015-100001-7)  
발명자성명 오경석 김중휘 이상영  
발명의명칭 중합 고분자 전해질 기반 고체 후막 전극의 제조 방법

## 특허청장

&lt;&lt; 안내 &gt;&gt;

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로  
홈페이지([www.patent.go.kr](http://www.patent.go.kr))에서 확인하실 수 있습니다.  
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가  
까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.  
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호  
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하  
여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.  
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에  
문의하여 주시기 바랍니다.  
※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr-지식재산제도>